PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-204442

(43) Date of publication of application: 09.09.1987

51)Int.CI.

7/24 G11B **G11B** 7/00

21) Application number: 61-045964

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

22) Date of filing:

03.03.1986

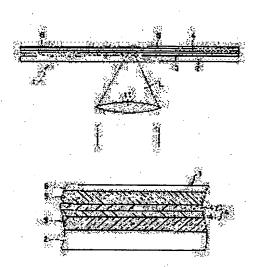
(72)Inventor: KOBAYASHI TADASHI

54) OPTICAL RECORDING MEDIUM AND ITS RECORDING METHOD

57)Abstract:

URPOSE: To carry out both unerasable recording and erasable ecording on one optical disk by providing a recording layer consisting f ≥2 kinds of films having a different composition in specified hickness ratio and capable of changing from the initial state to an morphous state by liq. quenching and changing from the initial state o a crystallized state by liq. annealing.

ONSTITUTION: The recording layer 4 consists of the laminate of the nin films 41 and 42 composed of ≥2 kinds of different substances. Si nd Au, Si and Ag, Te and Ge, etc., are respectively used as the films 1 and 42. For example, when Si and Au are used as the recording lms 41 and 42 respectively, the ratio in film thickness of Si to Au is ontrolled between 2/8W3/7. Consequently, the alloyed AuSi alloy. amely the recording layer 4, can be changed from the crystallized tate to the amorphous state by the difference in energy quantity etween the irradiated laser beams L. In addition, Au can be used as ne recording film 41, and Si can be used as the recording film 42.



EGAL STATUS

Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection

find of final disposal of application other than the caminer's decision of rejection or application onverted registration]

)at of final disposal for application]

'atent number]

)ate of registration]

lumber of appeal against examiner's decision of jection]

late of requesting appeal against examiner's decision rejection

ate of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭62-204442

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)9月9日

G 11 B 7/24

A - 8421-5D Z - 7520-5D

審査請求 未請求 発明の数 2 (全10頁)

の発明の名称

光記録媒体および光記録媒体の記録方法

②特 願 昭61-45964

20出 顧 昭61(1986)3月3日

勿発 明 者

、 林 忠

川崎市幸区柳町70番地 株式会社東芝柳町工場内

⑪出 顋 人 株式会社東芝

川崎市幸区堀川町72番地

20代 理 人 弁理士 鈴江 武彦

外2名

明 福 書

1. 発明の名称

光記録媒体および光記録媒体の記録方法

2. 符許請求の範囲

(1) 局所的に光学特性の変化を生じさせることにより情報の記録を行うことを可能とし、且の知以上の相成の異なる競を被体のないはないの異なる機をなないない。 より初期の状態から非品質化の状態、あるいは液体体冷により初期の状態から結晶化の状態に改化させることが可能な腰厚比によって多層に構成した記録機を有することを特徴とする光記録媒体。

②上記記録酬は、液体徐冷により非晶質化の状態から結晶化の状態に変化させることが可能な誤 原比によって構成されることを特徴とする特許 求の範囲第1項記載の光記録媒体。

図上記記録階は、液体急冷により結晶化の状態から非晶質化の状態に変化させることが可能な関 厚比によって構成されることを特徴とする特許額 求の範囲第1項記載の光記録媒体。

4A上記記録度はGeおよびTeの薄膜からなり、

Ge 隣とTe 様との模摩比をそれぞれ 1 対 1 で構成したことを特徴とする特許請求の範囲第 1 項記載の光配録媒体。

⑤上記記録 図は A U および S i の 即腹からなり、 S i 膜と A U 膜とをそれぞれ 2 対 8 か ら 3 対 7 の 膜厚比で構成したことを特徴とする特許 請求の範 節第 1 項記載の光記録媒体。

(5)上記記録層はAのおよびSiの薄膜からなり、SI膜とAの膜とをそれぞれ1、7対8、3から3対7の膜厚比で構成したことを特徴とする特許 競求の範囲第1項記載の光記録媒体。

(7) 基板上に、少なくとも2種以上の薄膜局には、少なくとも2種以上の薄膜局にはなりままりなる。 ひかん はい の に な の の に な の の に な の の に な の の に な の の に な の の に な の の に な の の に な の の に な の の に な の の に な の の に よ り 非 品 数 層 に 低 出 力 の に 配 か の に は い な に は り れ の に な の に は り れ の に な の に は り れ の に な の に な の は に な の に な の に な の に な の に な の は に な の な な に な り 枯 る に な り 枯 る に な り 枯 る と に よ り 情 報 の お 去 お よ び 記 数 を 行 う こ と を 彼 か

とする光記録媒体の記録方法。

3 発明の詳報な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

この発明は、たとえばレーザビームによりヒートモード記録が行える光記録媒体に関する。

(従来の技術)

(発明が解決しようとする問題点)

(作用)

この発明にあっては、記録層に記録すべき情報を有するピームを照射することにより上記録録のに単一層に変換して情報の記録を行うものにおいて、上記記録階に高出力のピームをを助けることにより非晶質化の状態に利力のピームを表情間照射することにより非晶化の状態に相変化させることにより情報の消去および記録を可能にしたものである。

(宴练例)

以下、この発明の一実施例を図面を参照して 説明する。

第1図において、1は光記録媒体としての光ディスクである。この光ディスク1に対して、語がされる。この光ディスク1に対して、語がされるして、語がされるといるというでは、記録暦4はレーザビームしの照射により、記録暦4はレーザビームしの照射によりを記録暦4は、組成の異なる神談により多語膜として構成

しかしながら、情報の記録と再生のみが可能な光ディスク、いわゆる追記型の光ディスクでは記録した情報の消去、および再費込みを行うことができないため、記録した情報が不要となった場合、その情報が記録されている部分が無駄となってしまうという欠点があった。

この発明は、上記の不要となった情報が記録されている部分が無駄になるという欠点を除去し、 1枚の光ディスクに対して消去不能な記録、および消去可能な記録の両方を行うことができる光記録媒体を提供しようとするものである。

[発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

この発明は、関所的に光学特性の変化を生じさせることにより情報の記録を行うことを可能とし、且つ少なくとも2種類以上の相成の異なる誤を被体急により初期の状態から結晶化の状態に変化させることが可能な膜厚比で構成した記録機を有する光記録媒体である。

第2因は、上記光ディスク1を示すものである。この光ディスク1は、基板2と、この基板2上に保護膜3、記録層4、保護膜5および保護膜6が、たとえばスパッタ法あるいは真空蒸替法などによって順次積層されて構成されている。また、この光ディスク1には、スパイラル状にトラック(図示しない)が形成されている。

上配基板 2 としては、たとえばポリカーボネイト(PC)樹脂、メタクリル(PMMA) 樹脂、エポキシ樹脂などの透明樹脂、あるいは透明なガラス、石英および セラミックなどが用いられている。

上記保護膜3および5は、記録時にレーザピームしの照射により記録図4が飛散または穴空きすることを防止するためのものであり、たとえばSiO、SiO2、SiNaなどの透明な物質が厚さ20人~5点の範囲で構成されている。

上記保護膜6は、光ディスク1を取り扱う際に生じる傷などを防止するものであり、たとえば紫外線硬化(UV)樹脂などの透明な樹脂によって機成されている。

上記記録離4は、異なる2種類の物質からなる 薄製4」および42が機器されて構成されている。 上記薄膜4」および42としては、SiとAu、 SiとAg、TeとGeなどがそれぞれ用いられる。

上記SiとAUとを記録機4: および42 として用いた場合には、レーザビームしの照射により記録 4 は合金化され、AUSi合金の単一歴となる。このAUSi合金は共品組成である20~30 at% (原子バーセント) Siで、液体&冷(溶解魚冷)により非品質化の状態となる性質が

いは非品質化の状態に相変化させることが可能となる。なお、記録膜41 をAu、記録膜42 をSiで構成するようにしても良い。

すなわち、SI対AGの機摩の比を、それぞれ 1.7対8.3から3対7の範囲内で形成する。 ある。つまり、AUSIA会会は、その組成がAUIのはするSIの割合いが20~30at%Acaのに対するSIの割合いが態にある合金によっている場合、結晶化の状態にあることによって溶解状態にしてから急冷することによって溶解状態にしてから徐冷すると結晶化の状態となる。

また、上記TeとGeとを配録膜41 および 42 として用いた場合には、レーザビームしの照射により記録層4は金属脳化合物GeTeの組成は、 願となる。この金属四化合物GeTeの組成は、 原子バーセントでGe対Teの割合いが1対1である。つまり、金属個化合物GeTeは、その組成がGeに対するTeの割合いが50at%とな っている場合、結晶化の状態にある化合物に高出力のレーザビームしを短時個照射することによって溶解状態にしてから急冷すると非晶質化の状態にある化合物に低出力のレーザビームしを長時間照射することによって溶解状態にしてから徐冷すると結晶化の状態となる。

また、上記記録照4は、第3回に示すように、 それぞれの膜序の比に応じて構成される記録膜 41と42とを交互に積層し、多層膜構造として も良い。たとえば、GeとTeからなる記録数4

の記録膜41 および42 は単一層に変換され、徐徐に冷却されて合金結晶化の状態となる。この結果、記録暦4に初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違いを生じさせることにより情報の記録を行う。

または、記録暦4に対して、対物レンズ11によって記録すべき情報を有する出力が5~15 mWのレーザビームしを0.4~0.01ル8の関スポット照射する。これにより、レーザビームしの風別された記録度4の記録数4」および42は単一層に変換され、記録度4に初明の状態と合金非品質化の状態との反射率の違いを生じさせることにより情報の記録を行う。

次に、光ディスク1を消去可能型のディスクと して使用する場合について説明する。すなわち、 光ディスク1の全面に対して、ヒータあるいはレ ーザビームしで長時間加熱し、記録膜41 および 42 を拡散合金化あるいは溶解合金化して結晶化 の状態にする。そして、この記録間4に対して、 の場合、GeとTeとの膜厚の比は1対1である。したがって、記録膜41と記録膜42との膜厚の比が1対1となるように、G からなる記録41の厚さ100人に対してTeからなる記録膜42の厚さ100人とを交互に積晒し、膜厚1000人の記録度4を構成する。

また、上記光ディスク1は、ディスクの片面に記録を行う単板型ディスクとして説明したが、たとえば2枚の光ディスク1それぞれの基版2を外側にしてエアーサンドイッチ構造、あるいは接着層による貼合わせにより両面光ディスクとすることも可能である。

次に、第2図に基づき、この発明の記録方法の 一例について説明する。

まず、光ディスク1を追記型のディスクとして使用する場合について説明する。すなわち、記録度4に対して、対物レンズ11によって記録すべき情報を有する出力が5~15mWのレーザビームしを5~0.5μsの間スポット照射する。これにより、レーザビームしの照射された記録店4

れにより、レーザームしの原射されたらは、徐冷されて合金を提出しての成状を動した。この反射を発出した。 この反射を発出した。 この反射を発生した。 この反射を行う。 この反射を行う。 このがは、 その記録を行う。 このがはして、 出力が3~10の間のに、 その記録を行う。 このは、 とのに対して、 出力が3~10の間のレーザームしを0.3~0.02 年 島のにより、 記録 はる。 この結果、 記録 作和の 形式 がえる。

速いが生じて情報の記録が行える。この場合は、その記録費4に対して、出力が3~10mWのレーザビームしを0.3~0.02μSの間スポット照射し、記録費4を結晶化の状態から非晶質化の状態に相変化させることにより、記録情報の消去が行える。

記録暦4の記録膜41 および42 は単一階に変換され、徐徐に冷却されて合金結晶化の状態となる。この結果、記録暦4に初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違いを生じさせることにより、情報の記録を行う。この場合、合金結晶化の状態から初期の状態へは更れないため、情報の消去を行うことはできない。

その記録 暦 4 に対して、出力が 1 ~ 5 m W の レーザヒームしを 5 ~ 0、 5 μ s の間スポット 照射し、記録暦 4 を非品質化の状態から結晶化の状態に相変化させることにより、記録情報の消去が行える。

また、消去可能な情報を記録する場合は、対応する記録暦4に対して、ヒータあるいはレーザビームで短時間加熱し、記録膜41 および42 を拡

飲合金化あるいは溶解合金化し、合金非品質化の 状態にする。そして、この記録暦4に対して、対 物レンズ11によって記録すべきの報を有する出 カが1~5mWのレーザビームしを5~0.5 μ S の間スポット照射する。これにより、レーザ ビームしの照射された記録器4は、徐徐に冷却さ れて合金結晶化の状態となる。この結果、多層膜 を合金結晶化の状態に変換したときと、非晶質化 の状態を結晶化の状態に相変化したときでは、そ れぞれの結晶粒径が異なることにより、反射率の 遊いが生じて情報の記録が行える。この場合は、 その記録層4に対して、出力が3~10mWのレ ーザビームしを 0 . 3 ~ 0 . 0 2 μ s の 藁 スポッ ト照射し、記録闘4を結晶化の状態から非晶質化 の状態に相変化させることにより、配録情報の選 去が行える。

または、消去可能な情報を記録する場合、対応する記録層4に対して、ヒータあるいはレーザビームにで長時間加熱し、記録膜41 および42 を拡散合金化あるいは溶解合金化し、合金結晶化の

スポット照射し、記録度4の記録度41 および 42 を単一度に変換する。この結果、記録度4に 初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違い を生じさせることにより、情報の記録を行う。

このようにして、記録された領報の全て、ある いはその一郎の情報が不要となった場合、光ディ スク1の全面、あるいは不要となった情報が記録 されているトラック、セクタごとをヒータあるい はレーザビームで加熱し、配体膜41 および42 を拡散合金化あるいは溶解合金化し、粧品化の状 態にする。そして、この記録闘4に対して、記録 すべき情報を有する出力が3~10mWのレーザ ビームしを0.3~0.02μSの間スポット照 射し、記録魔4を結晶化の状態から非晶質化の状 照へと相変化させる。この結果、結晶化の状態と 非晶質化の状態との反射率の違いにより、慷慨の 記録を行う。この場合は、その記録暦4に対して 出力が1~5mWのレーザビームしを0.5~5 μSの間スポット照射し、記録層4を非晶質化の 状態から結晶化の状態に相変化させることにより、

次に、追記型として使用した光ディスクを将去可能型のディスクとして使用する場合について説明する。たとえば、記録脳4に対して、対物レンズ11によって記録すべき情報を有する出力が5~15mWのレーザビームを5~0.5μsの間

記録情報の消去が行える。

または、合金結晶化の状態として情報の記録が 行なわれた光ディスク1に対して、記録された債 報の全て、あるいはその一部の情報が不要となっ た場合、光ディスク1の全面、あるいは不要とな った賃報が記録されているトラック、セクタこと をヒータあるいはレーザピームで加熱し、記録層 4.を非晶質化の状態にする。そして、この記録歴 4に対して、記録すべき情報を有する出力が1~ 5mWのレーザビームしをO. 5~5μsの関ス ポット照射し、記録圏4を非晶質化の状態から結 晶化の状態へと相変化させる。これにより、構報 の記録を行う。この場合は、その記録暦4に対し て、出力が3~10mWのレーザピームしを 暦4を結晶化の状態から非晶質化の状態へと相変 化させることにより、情報の消去が行える。

また、たとえば記録暦 4 に対して、対物 レンズ 1 1 によって記録すべき情報を有する出力が 3 ~ 1 0 m W のレーザビームを 0 . 3 ~ 0 . 0 2 ¼ s の聞スポット照射し、記録暦4の記録膜41 および42 を単一暦に変換する。この格果、記録暦4 に初期の状態と合金非晶質化の状態との反射率の 遠いを生じさせることにより、賃軽の記録を行う。

1000人、記録離4として記録膜41 をGeにより誤厚500人および記録膜42 をTeにより 膜厚500人、保護膜5をSiO2 により膜厚 1000人、紫外線硬化樹脂により保護膜6を順次接頭して構成した。

品化の状態から非晶質化の状態に相変化させるこ

とにより、記録情報の消去が行える。

または、合金非晶質化の状態として情報の記録 が行なわれた光ディスク1に対して、記録された 情報の全て、あるいはその一郎の情報が不要とな った場合、光ディスク1の全面、あるいは不要と なった情報が記録されているトラック、セクタご とをヒータあるいはレーザピームで加熱し、記録 簡4を結晶化の状態にする。そして、この記録風 4 に対して、、記録すべき情報を有する出力が3 ~ 1 O m W の レーザピーム しを O . 3 ~ O . O 2 usの聞スポット照射し、この記録圏4を結晶化 の状態から非鳥質化の状態へと相変化させる。こ れにより、情報の記録を行う。この場合は、その 記録暦4に対して、出力が1~5mWのレーザビ ームしを0.5~5μsの間スポット照射し、非 品世化の状態から結晶化の状態へと相変化させる ことにより、情報の消去が行える。

实施保-1

ーザビームしを 2 μ s の間スポット照射することにより、記録暦 4 を非結晶質化の状態から結晶なの状態に相変化させる。これにより、記録暦 4 には、第 4 國に示すような、 初期の状態、 合金結晶化の状態、結晶化の状態、 および非晶質化の状態に対応した異なる反射率が得られる。

したがって、1枚の光ディスク1のある部分を 追記型のディスクとして使用し、別の部分を消去 可能型のディスクとして使用ことができる。

実施第一2

光ディスク1は、ボリカーボネイト樹脂からなる基板2上に、保護機3をSi02により球摩100人、記録器4として記録鎖41をGeにより機厚500人、保護膜5をSi02により膜厚100人、集外線硬化樹脂により保護膜6を順次後間して構成した。

たとえば、記録部4に対して、記録すべき情報を有する9mWのレーザビームしを0.2 μsスポット照射し、記録暦4に初期の状態と合金非品

質化の状態との反射率の違いを生じさせることに より、情報の記録を行う。

このようにして、記録された情報の一郎が不要 となった場合、その情報が記録されているトラッ クごとをレーザピームしで加熱することにより、 記録鎖41 および42 を拡散合金化あるいは溶解 合金化し、非晶質化の状態にする。そして、この 記録部4に対して、記録すべき情報を有する出力 が3mWのレーザピームしを2µsの聞スポット 照射することにより、記録層 4 を結晶化の状態に 変化させて情報の記録を行う。また、この情報の 消去を行う場合、対応する記録暦4に対して、出 カが7mWのレーザピームLをO. 1μsスポッ ト照射し、記録部4を結晶化の状態から非晶質化 の状態へと相変化させる。これにより、記録暦4 には、第5國に示すように、初閉の状態、結晶化 の状態、合金非結晶質化の状態、および非晶質化 の状態に対応した異なる反射率が符られる。

したがって、追記型として使用した光ディスク を消去可能型のディスクとして使用することがで

ーザビームしを 0 . 0 2 μ s の個スポット 照射することにより、記録器 4 を非品質化の状態に変化させて情報の記録を行う。また、この情報の辨みを行う場合、対応する記録器 4 に対して、1 m W のレーザビームしを 5 μ s の固スポット 照射し、記録器 4 を非品質化の状態から結晶化の状態へと相変化させる。

したがって、追記型として使用した光ディスク 1 を背去可能型のディスクとして使用できる。 家体解 - 4

光ディスク1は、ポリカーボネイト樹脂からなる経版2上に、保護膜3をSiO₂により膜厚1000人、記録暦4として記録膜41をSiにより膜厚170人および記録膜42をAgにより膜厚830人、保護膜5をSiO₂により膜厚1000人、紫外線硬化樹脂により保護膜6を腐次後回して構成した。

たとえば、消去したくない情報を記録する場合は、記録圏 4 に対して、記録すべき情報を有する 1 5 m W の レーザビーム L を O 、 5 μ s の 図 ス:ポ きる。

実施例 - 3

光ディスク1は、ポリカーボネイト樹脂からなる結仮2上に、保護膜3をSIO2により膜厚100人、配経周4として記録膜41をSiにより膜厚200人および記録膜42をAuにより膜厚800人、保護膜5をSIO2により膜度1000人、紫外線硬化樹脂により保護膜6を順次機関して構成した。

たとえば、記録部4に対して、記録すべき物報を有する5mWのレーザビームしを5μsの闘スポット照射し、記録編4に初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違いを生じさせることにより類似の記録を行う。

このようにして、記録された情報の一部が不要となった場合、その情報が記録されているセクタをレーザビームしで加熱することにより、記録限41 および42 を拡散合金化あるいは溶解合金化し、結晶化の状態にする。そして、この記録 罹4 に対して、記録すべき情報を有する10m W のレ

したがって、1 枚の光ディスクのある部分を追配型の光ディスクとして使用し、また別の部分を消去可能型の光ディスクとして使用することができる。

上記支施例によれば、この光ディスクは、多層からなる記録層を合金結晶化の状態あるいは合金 非品質化の状態に変換したときと、合金結晶化の

特開昭62-204442(9)

状態から非晶質化の状態にしたときとで生じる反射 本の違いにより、消去不能な情報の記録、および 消去可能な情報の記録を行うものである。これに より、1枚の光ディスクを追記型、消去可能型の どちらにも使用することができ、省関額化および 低コストかを図ることができる。

[発明の効果]

以上、詳述したようにこの発明によれば、1 枚の光ディスクに対して勝去不能な記録、および 消去可能な記録の両方を行うことができる光記録 媒体を提供できる。

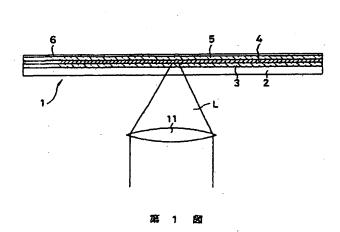
4. 図面の簡単な説明

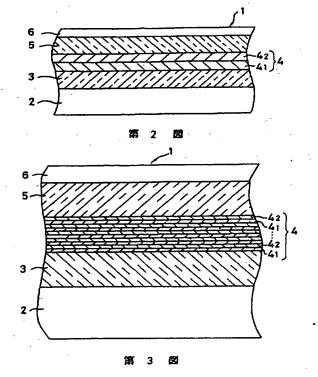
図面はこの発明の一変施例を示すもので、第1回は要部を説明するための協面図、第2回は光ディスクの構成例を示す要部の新面図、第3回は他の光ディスクの構成例を示す要部の断面図、第4回、第5回は光ディスクの表面反射率の違いを説明するための図である。

1 … 光ディスク、 2 … 森板、 3 。 5 … 保護膜、

4 … 妃録屬、 4 1 , 4 2 … 記録膜、 6 … 保護膜、 1 1 … 対物レンズ、 L … レーザビーム。

出順人代理人 弁理士 鈴 红 武 彦

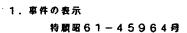




特開昭62-204442 (10)

手続 補 正 四 61.9.22 昭和 年 月 日

特許庁長官 無田明雄殿



- 発明の名称
 光記録媒体および光記録媒体の記録方法
- 3. 補正をする者 事件との関係 特許出版人 (307) 株式会社 東 芝
- 4.代 理 人 東京都千代田区森が関3丁目7番2号 UBEビル 〒100 電話03(502)3181(大代表) (5847) 弁理士 鈴 在 武 彦 (ロコゴロ) ビリストナ
- 6. 補正の対象 明細曲



克禁 ①

作品質化の状態 活品化の状態 合金階品化の状態 加頭の状態

非私性なのなか。 会会中華党化の政策 授品化の政策 知期の政策

7. 福正の内容

とあるを、「低コスト化」と訂正する。